This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

(54) RESIN-SEALED TYPE SEMICONDUCTOR DEVICE EQUIPPED WITH . HEAT SINK

(11) 63-205935 (A)

(43) 25.8.1988 (19) JP

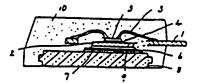
(21) Appl. No. 62-37850 (22) 23.2.1987

(71) TOSHIBA CORP (72) TOSHIHIRO KATO

(51) Int. Cl'. H01L23/28,H01L23/34

PURPOSE: To enhance the heat-dissipating performance and to reduce the ON resistance by a method wherein, after a circuit component has been mounted on a bed of a lead frame, it is fixed by laying a ceramic or the like between the bed and a heat sink so that this assembly can be resin-sealed.

CONSTITUTION: A semiconductor device 3 is fixed to a bed part 2 of a lead frame 1. Then, an electrode which has been formed on the semiconductor device 3 is connected to an external lead of the lead frame by using a metal thin wire 5. Then, a heat sink 8 is provided an Ag paste 9 is coated on one face of the heat sink a ceramic plate 6 is mounted on the face so as to be united in addition, an adhesive 7 is coated on the ceramic plate 6 the bed part 2 where the semiconductor device 3 is fixed is bonded to the ceramic plate. Then, this assembly is put in a metal mold and is sealed by using a mold resin 10 in such a way that one plane face of the heat sink 8 is exposed.



⑩日本国特許厅(JP)

①特許出班公民

母公開特許公報(A)

昭63-205935

.Dint.Cl.4

說別記号

厅内整理番号

纽公開 昭和63年(1988) 8月25日

H 01 L 23/28

B-6835-5F B-6835-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

S 発明の名称

放熟板付街脂封止型半導体裝置

②特 原 昭62-37850

亞出 頭 昭62(1987) 2月23日

砂兔 明 者 加 蔚

俊 博

神奈川県川崎市奉区小向東芝町1 株式会社東芝多摩川工

場内

②出 即 人 株 式 会 社 東 芝

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

②代 理 人 并理士 井上 一男

M E 4

1. 見明の名称

放账板付割助到止型半端体装置

2. 特許請求の発収

半級体制子を図書する数無性の良いリードフレームのベットがを延伸板を介して放無板に一体に取着け、前足半線体制子の型板とこれに不道数を象で配置する外部リード博を接続する金属機能をもつ確立体を、前記数無板の一面を発出して対止する機能別とを八個することを特徴とする数無板付機能別止効生線体装置。

3. 我明の年間な出明

(見明の日的)

(基果上の料路分別)

本発明はトランジスタアレイもしくはダイオードアレイなどを育える歴然版句観点対止型半線体 装置の改良に関する。

(従来の技術)

パラートランジスタギの電力用半導体到子を超立るに関っては無容量が大きくかつ数熱性になん

だヒートシング (放無板を以放ヒートシングと記載する) を利用する方式がは用されており、この ヒートシングに直接半昇体集子を配置する数には オン抵抗が大きな問題となる。

この解決気の1つとして第2回に示す方式即ち起離性がありしかも高い無伝報を実践するモールド側間の関発によって、単額体高低にパワートラングスタ等を辿り込んだ無子20をダイボンディングしたリードフレーム21のベッド部212とヒートンンク間に、この高熱伝統特性をもつ対止核数形14を通常のトランスファーモールドはによって充填する方はが実用化されている。

更に、特別的 60-160624号公和に関示されたヒートシンクと半層は直子の分類性を抑る個イーハによって放明すると、先ずポリイミド、ポリアミドならびにエポキンギの観覧をフィルム25に接着別26を集布してから(第3個イ)、一定寸性に定位化したテーブ27を即3他ロに示する動力まによってマウントする。このテーブ27は登取リール20ならびにのはリール218にでき取られ、正確のヒータ

30でお無されるヒートシンク31に、打弦をポンチ32を収えるブレス33を使用してテープ22をヒートシンク31に加熱圧力方式によって区文する。その故郷3 国外に明らかなように、ヒートシンク31にエテープ27を介して半端はチップ34がペースト35によって実験して、ヒートシンク31と半端はチップ34に建議分割する。一方、パワートランジスタやトライアングでのように半点は以びの配近所からの迅速が必要な場合にはテープ22にその高力をはよるメラライズを収合したテープ22にその高力を経過を取り、ここにこれらの高子をダイボンディングする方法がはられている。

(免別が解放しようとする問題点)

院近の第2世に示す方式では変無放敗性と電気 起夢性を吸立させるには緩界があった。と思うの はリードフレームのペッド部27とセートシンク23 配の光射を抑えて医熱放取性を異似しようとする と、この間数に充張する対止側層層74に空隙が発 生して電気絶象性に最近を生じるので、両者間の 距離として約 0.6mm以下に近ずけることは事実上

ンク限にでうミック等の絶縁物質を介在して扱うれる機断対止型半男体装置は無抵抗が 0.8℃/Vと振めて小さくなるが実を基に完成したもので、 従来の技術型に説明した第2世のを助対止型半選化装置(5 e e D の半導体制予使用)の熱部状 4.5℃/Vに比べて辞立った値を示し、その値位性は明らかである。

(实施病)

思! 固により次度例をは述するが、位果の技術 何と意位する定数も都会上あるが、新番号を付し て以明する。

無双となる。

の3世に京丁到子分離方式は石貨是早後からなるテープを利用しているが、 高無放電性が不充分 食い換えると無低気が悪く、 従ってパワーが大き く発熱なが大きい単導体調子の創立には異点があった。

年免明は、上記登点を充泥する形型な故無収付 政治対止如半導は2位を投供することを目的とする。

[名別の以此]

(問題点をが及するための手段)

この目的を達成するために、 本発明ではリードフレームのベッドに必要な生成化素子などの化子 空路 和品を取力してからこのベッドとヒートシンク間にセラミック 若の地域物用を介在して以力は、存在通り数点で対比することによって、 然放取住に優れかつオン低級の少ない税前対比型生活化模型を得るものである。

(作 加)

このようにリードフレームのベッドとヒートン

このリードフレームの以外としてに刺もしくは似 会会を使用することを強調しておく。この何不リ ードフレームを適用しているので、その知道時に は、離化助止に火分の立して企業的級5によるポ ンディング工程に支配なきよう、又ポンディング 工程時にもリードフレームの種化助业に努めるの も必要である。

このセラミック値は 0.600以底に形成し、止液 4 料子の大きさが 6 × 600以底なら約1000例とし、 料質としては18,0。、18A、51C、ならびに8c0毎個 れも適用できる。内、セラミック艦6の一体化に あっては有性限力所にかえてガラス限力所も使用 可である。次に、トランスファーモールド企型に

14開報63-205935 (3)

この別立はも入れて、ヒートシンク8の一方の早 坦な底が貫出するようにモールド住底10によって 対止する。

この構築としては熱伝導取 $1=-60-100\times10^{-6}$ col/co secでも示す路無事本でしかも絶縁性をもつ材料を選定した。

(見明の効果)

このように本介別に係る应無に何を結判止似年 選供試費ではその適用材料に無数数性が優れたリードフレームや利止収料を採用するのはあ論とし て、ヒートシンクと、年間体料子をマウントする リードフレームのペッド部間にセラミックを介在 させて無断状の低減化を達成して富出力のパワー モジュールと設造したものである。

4. 医証の経気な説明

第1回は本会明に係る放然板付割給料止製半導体数型の製金を示す所面は、第2回は従来装置の所面は、第3回イーハはヒートシンクと半導体制予の分類に地域シート面用例の工程を示す所置比である。

代理人 非怨士 井 上 一 男

